

Studi pembuatan film tipis Tin pada baja AISI-D2 dengan reactive DC Diode Unbalanced Magnetron Sputtering pada tekanan ruang vakum tinggi

<b>Title</b>	Studi pembuatan film tipis Tin pada baja AISI-D2 dengan reactive DC Diode Unbalanced Magnetron Sputtering pada tekanan ruang vakum tinggi
<b>Abstract</b>	
<b>Authors</b>	Y Sari
<b>Journal Name</b>	Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
<b>Publish Year</b>	2002
<b>Citation</b>	(not set)
<b>Url</b>	<a href="https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:" studi+pembuatan+film+tipis+tin+pada+baja+aisi-d2+dengan+reactive+dc+diode+unbalanced+magnetron+sputtering+pada+tekanan+ruang+vakum+tinggi"="">https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:"Studi pembuatan film tipis Tin pada baja AISI-D2 dengan reactive DC Diode Unbalanced Magnetron Sputtering pada tekanan ruang vakum tinggi"</a>
<b>Author</b>	Prof. YUNITA SARI, S.Kep., Ns., MHS., Ph.D